⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-196749

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

②特 顧 昭63-20808

②出 願 昭63(1988)1月30日

 ⑩発明者 松本 有史

 ⑩発明者 山口 洋一

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

⑪出 願 人 ホーヤ株式会社 ⑭代 理 人 弁理士 阿仁屋 節雄

明細書

1. 発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

透光性基板表面にレジスト膜を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト膜に転写し、

しかる後、前記レジスト膜が形成された透光性 基板に前記レジスト膜が形成された側からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト膜に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした光情報記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法に関する。

#### [従来の技術]

この光情報記録媒体用基板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にプレグループや プレビット等の凹凸パターンを形成した金型(型 部材)の表面に液状の感光性樹脂(フォトポリマ ー)をのせ、次に、ガラス基板を前記金型の表面 に押圧して該ガラス基板と前記金型とで前記感光 性樹脂を挟み込むようにして該感光性樹脂が前記金型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、前記ガラス基板の表面に一様に密着するように必要面がある。 性樹脂を挟み線を照射して該感光性樹脂を受化の表面のである。 性砂で、しかる後、前記金型を剥離するようにパタルで、これに樹脂が密着されてなるとの形成された樹脂が密着されてなるとのである。

# [課題を解決するための手段]

本発明は、要するに、透光性基板表面に形成したシスト限に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に直接エッチングを施すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

透光性基板表面にレジスト膜を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト膜に転写し、

しかる後、前記レジスト腰が形成された透光性 基板に前記レジスト腰が形成された側からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト膜に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした構成 用基板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公報参照)。

## [発明が解決しようとする課題]

ところが、前記第1の方法は、比較的製造コストが安価であるという利点はあるものの、前記ガラス基板と感光性樹脂との接着性、金型からの剥離性、感光性樹脂の硬化時における体積収縮を物での発生等、多くの問題があり、記録密度の飛躍的地大が要請される近年において、それに十分にこたえる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、前記第2の方法は、加工精度という点では十分であるものの、露光装置、現像装置、ドライエッチング装置等の高価な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光情報記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

#### を有する。

#### [作用]

#### [実施例]

第1図ないし第5図は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である。以下、第1図ないし第5図を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1図において、符号1は外径約130nn の透光 性基板たる円盤状のガラス基板である。本方法は、 まず、このガラス基板1上に回転塗布法(スピン コート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレ ジストOFRR800(東京応化株式会社から販 売されているフォトレジストの商品名)を塗布し、 厚さ約5000オングストロームのレジスト膜2を形 成する。

次に、前記ガラス基板1と同じ外径を有する型 お材たるニッケル製の金型を用意する。この金型 3の一方の表面にはアレグループやアレビ場合 の情報パターン4が設けられている。この場合と このパターン4は、例えば、凸部と凹部との段差 が約4000オングストローム。凸部の幅が約0.6 ムB 、凹部の幅が約1.6 ムB とされておいての中心と 形成されたアレグループであるする直径約35mmの中心をその中心とす。この部分は光晴 内にはパターンは形成されずるための保持領域と される。

しかる後、前記ガラス基板1上に残留したレジスト限2を、周知の酸素プラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第5図に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録媒体用基板を得ることができる。なお、このときの酸素プラズマエッチング法の条件は、RFパワー50W、0 。ガス圧20Pa程度とする。

上述の一実施例によれば、前述の従来例における第1の方法のように、ガラス基板と感光性樹脂との接着性、金型からの剥離性、感光性樹脂の硬化時における体積収縮や気泡の発生等の問題がほとを生ぜず、高密度の情報を記録可能な品質を基板を確実に得ることができる。しか、露出などのの選択を明における第2の方法を設置、のは、ドライエッチングをもに、クリー等の必要を用いる必要を出るとで作業性の点でも著しく有利であるという利点を有する。

なお、上述の一実施例では、透光性基板として

次いで、前記金型3を、前記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2図に示されるように該レジスト限2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100Kg/ca<sup>2</sup>程度とされる。

その後、第3図に示されるように前記金型3を 前記レジスト限から剥離する。

こうして前記レジスト膜 2 に凹凸パターンが形成されたら、次に、前記ガラス基板 1 に、 該ガラス基板 1 に、 該ガラス基板 1 の前記レジスト膜 2 が形成された側から 周知のリアクティブイオンエッチング法により、エッチング処理を施す。なお、この場合には M で 平行平板型エッチング 装置を用いる場合には W 程度とする。このエッチング 2 が全て除去されるように、前記レジスト 膜 2 が全て除去され、 さらに、 その部 位に あた ロームの深さに至るまでにエッチングされる。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2膜等を積層した積層膜を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト膜としては、ノボラック樹脂のかわりに、例えば、PMMA等の他のフォトド等の他のフォトド等の他のカーを用いてもよく、さらには、ボリイミト、本本のの高分子材料を用いてもよい。すなわレジスト膜の材料はフォトレジスト膜の材料はフォケンである。なが形成可能な材料を含むのである。などであるには、レジスト膜の膜厚、エッチング可能な材料にあわせて適宜変えるべきことは勿論である。

#### 「発明の効果」

以上詳述したように、本発明は、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

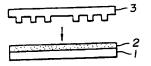
直接エッチングを施すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記逃光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報記録媒体用基板を安価にかつ確実に得ることができるという効果を得ているものである。

### 4. 図面の簡単な説明

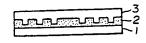
第1回ないし第5回は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である。

- 1 … 透光性基板たるガラス基板、
- 2…レジスト膜、
- 3…型部材たる金型、
- 4 …一定の情報を表す凹凸パターン。

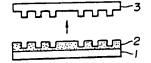
出願人 ホ ー ヤ 株 式 会 社 代理人 弁理士 阿仁屋節雄



## 第1図



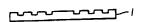
第2区



# 第3図



第4区



# 第5図

## 手統補正書

昭和63年 4月29日

特許庁長官 小川邦 失 股



1. 事件の表示

昭和63年特許願第20808号

2. 発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

3. 補正をする者

耶件との関係 特許出願人

住所 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号

名称 ホーヤ株式会社

4. 代理人

住所 〒170 東京都豐島区東池袋1丁目48番

10号 25山京ビル923号

電話03-981-4131



氏名 (9136) 弁理士 阿仁屋節雄

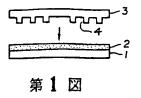
- 5. 制正命令の日付 自発
- 6.補正の対象
  - (1) 図面の第1図
  - (2) 明福貨の発明の詳細な説明の。

1.補正の内容

(1) 図面の第1 図に、別紙の通り、符号4(朱 書)を追加する。

(2)明細書第7頁第10行目の「金型」と「を」 との間に「3」を挿入する。

以上



# THIS PAGE IS BLANK